PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-237492

(43)Date of publication of application: 03.10.1988

(51)Int.CI.

H01S 3/18

(21)Application number: 62-072565

25.03.1987

(71)Applicant: SONY CORP

(72)Inventor: SONE HARUO

UMEZAWA ISAO

YONEYAMA OSAMU

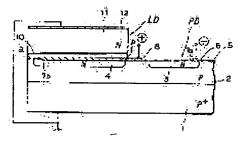
(54) SEMICONDUCTOR LASER

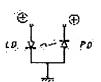
(57)Abstract:

(22)Date of filing:

PURPOSE: To obtain a semiconductor laser wherein it is possible to apply a forward voltage and a reverse voltage to a laser diode and a photodiode, respectively, from a single power source, by forming a common terminal connecting an anode of one of the laser diode and the photodiode for monitoring and a cathode of the other one.

CONSTITUTION: The title semiconductor laser is provided with an epitaxial growth layer 2 on the surface of a P+ type semiconductor substrate 1, and an N-type diffusion layer 3 selectively formed on the surface of the growth layer 2 constitutes the cathode of a photodiode PD. An electrode film 6 is formed so as to be connected to the N-type diffusion layer 3 through a window 7a of an oxide film 5 formed on the surface of the growth layer 2. An electrode film 8 is formed so as to be connected to an N-type diffusion layer 4 through a window 7b of an oxide film 5, and a laser diode LD is bonded on the electrode film 8. The electrode film 8 and the electrode film 12 are connected with a connecting wire to complete an electrical connection. On the basis of this circuit constitution, a forward voltage and a reverse voltage can be applied to the LD and the PD, respectively, from a single power source, by applying a + potential to the electrode film 8 of the LD and the electrode film 6 of the PD, and applying a - potential to the substrate 1.





LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

⑲ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-237492

@Int.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和63年(1988)10月3日

H 01 S 3/18

7377-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

②特 願 昭62-72565

❷出 願 昭62(1987)3月25日

母発 明 者 曽 根 春 雄 母発 明 者 梅 沢 勇 雄 母発 明 者 米 山 修 の出 願 人 ソニー株式会社 母代 理 人 弁理士 尾川 秀昭

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内 東京都品川区北品川6丁目7番35号

100 MR 251

1. 発明の名称

半導体レーザ

2. 特許請求の範囲

(1) レーザダイオードと該レーザダイオードの 出力光を検出するモニター用フォトダイオードと を備え、

上記レーザダイオード及びモニター用フォトダイオードのうちの一方のアノードと他方のカソードとが互いに接続されて一つの端子とされ、

上記端子と、上記レーザダイオードの反モニター用フォトダイオード側の端子と、上記モニター用フォトダイオードの反レーザダイオード側の端子の3つの端子を備えた

ことを特徴とする半導体レーザ

3. 発明の詳細な説明

以下の順序に従って本発明を説明する。

- A. 産業上の利用分野.
- B. 発明の概要
- C. 従来技術 [第3图]
- D. 発明が解決しようとする問題点

[第4例、第5図]

- E. 問題点を解決するための手段
- F. 作用
- G. 实施例[第1图、第2图]
- H. 発明の効果

(A. 産業上の利用分野)

本発明は半導体レーザ、特にモニター用フォト ダイオード付き半導体レーザに関する。

(B. 発明の概要)

本発明は、モニター用フォトダイオード付き半 専体レーザにおいて、

作一電源でレーザダイオードには関方向電圧 を、モニター用フォトダイオードには逆方向電圧 を与えることができるようにするため、

特開昭63-237492(2)

レーザダイオード及びモニター用フォトダイオードのうちの一方のアノードと他方のカソードを互いに接続した共通端子を得るようにしてなるものである。

(C. 従来技術) [第3図]

コンパクトディスクブレイヤー、レーザディスクブレイヤー等に信号読取り用として用いられる 半導体レーザは、レーザ光を発生するレーザダイ オードのほかに、そのレーザ光の強さを一定に保 つコントロールのためにレーザ光をモニターする フォトダイオードを備えているのが普通である。

第3図(A)、(B)はそのような半導体レーザの従来例を示すものであり、同図(A)は断面図、同図(B)は回路図である。同図において、aはSiからなるN・型半導体基板、bは該基板。の上に形成されたN型エピタキシャル成長層、cは該エピタキシャル成長層で、フォトダイオードPDのアノードを成す。dはエピタキシャル成長

(D. 発明が解決しようとする問題点)

[第4図、第5図]

ところで、レーザダイオードしりを発光されて順方向電圧を印加させる必要があった。また、フォトダイオードPDにレーザダ方ののが好ましい。した、レーザを受光がい。したりには選手でしたが互のが好ましい。ホードPDののでは第3図(B)にオードPDののでははサイオードとりには嫌された回路構成がではレーザダイオードとしたが直にはである。とは不可能である。

そのため、単一電源で駆動する場合、従来においてはレーザダイオードLDに順方向電圧を印加するけれどもフォトダイオードPDには逆方向電圧を印加することなく無バイアスで動作させざるを得なかった。第4図はフォトダイオードPDを無バイアスで動作させる光検知回路を示すものである。

この半導体レーザは第2図(B)に示すように レーザダイオードLDとフォトダイオードPDの カソードどうし接続された回路構成を有してい た。

この回路はフォトダイオードPDに抵抗Rを接続して関ループをつくり、フォトダイオード PDから抵抗Rに流れる光電流Iによって抵抗 Rに生じる電圧降下をオペアンプOPAにより増幅して収り出すものである。

ところで、フォトダイオードPDは第5図に示すような電圧・電流特性を有し、光人力と出力電圧との関係がリニアリティを有するリニア動作範囲は 0 · 2 V以下である。従って、入力光に対して出力電圧が比例して変化する範囲が狭く、レーザダイオードLDの出力を一定に保つ A P C (オートパワーコントロール)をスムーズに行うようにすることが容易ではない。

しかも、第4図に示す光検知回路によって得られる光検知電圧は 0 . 2 V程度あるいはそれ以下になるので、普通のトランジスタ増船回路では検知し増幅することができない。増幅回路としてオペレーショナルアンプと称されるかなり複雑で高作能のアンプ O P A を用いなければならなくなる。これは半導体レーザを用いた光ビックアップ

の価格を高くすることになり好ましくない。

そして、ユーザー側はフォトダイオードPDを 逆方向電圧を印加して使用するものであると一般 的に認識しているので無パイアスで使用すること にとまどい、性能に疑念を抱き、不安を訴えるこ とも少なくなかった。

本発明はこのような問題点を解決すべく為されたものであり、単一電源でレーザダイオードには順方向電圧を、フォトダイオードには逆方向電圧をそれぞれ印加することができる半導体レーザを、 促供することを目的とする。

(E. 問題点を解決するための手段)

本発明半導体レーザは上記問題点を解決するため、レーザダイオード及びモニター用フォトダイオードのうちの一方のアノードと他方のカソードを互いに接続した共通端子を得るようにしてなることを特徴とする。

(F. 作用)

キシャル成長層、3は該エピタキシャル成長層 2の表面部に選択的に形成されたN型拡散層で、フォトダイオードPDのカソードを成す。4位該 拡散桁3と同時に形成されたN型拡散層、5はエ ピタキシャル成長層2表面部に形成された酸化 限、6は該酸化膜5の窓7aを通してN型拡散桁 3に接続されるように形成された電極膜、8 は酸 化膜5の窓7bを通して上記N型拡散層4に接続 されるように形成された電極膜で、該電極膜8上 にレーザダイオードしDがボンディングされてい

9はレーザダイオードLDのP側部分で、レーザダイオードLDはこのP側の部分にて上記電極膜 8 にボンディングされる。 1 0 は活性 層、 1 1 は N 型基板側の部分、 1 2 はレーザダイオードLDの基板底面(ボンディングされた状態では上面)上に形成された電極膜である。 該電極膜 1 2 はコネクトワイヤ(図示しない)を介して P 型半導体基板 1 に電気的に接続されている。具体的には、酸化膜 5 に形成した図面に現れない窓

特開昭63-237492(3)

本意明半導体レーザによれば、レーザダイオードとモニター川フォトダイオードの違った極どうしが互いに接続されて共通端子とされているので、その共通端子、即ち、レーザダイオードとの存続点に電源の一方の板(例えば陸極)を接続し、レーザダイオードの反モニター川フォトダイオード側の端子に電源の他方の板(例えば陽極)側の電位を与えることにより、単一電源でレーザダイオードには順方向電圧を、フォトダイオードには 逆方向電圧をそれぞれ印加することができる。

(G. 実施例)[第1图、第2例]

以下、本発明半導体レーザを図示実施例に従って詳細に説明する。

第1図(A)、(B)は本発明半導体レーザの第1の実施例を示すものであり、同図(A)は断節図である。図面において、1はP・型半導体基板、2は該基板1の表面に形成されたP型エピタ

を通してエピタキシャル成長層2と接する電極膜を形成し、該電極膜と上記電極膜12との間をコネクト線で繋ぐことによってその電気的接続をしている。

このような半導体レーザは、第1図(B)に示すようにレーザダイオードLDのカソードと、モニター川フォトダイオードPDのアノードとを接続した回路構成に及びフォトダイオードPDの電極限B及びフォトダイオードPDの電極限B及びフォトダイオードを与えば、半導体基板1にそれよりもマイオードLDには順電圧を表すって、ガイオードアDにはででいることができ、増加により、サイオードアDには逆って、充分は、サーベアンのアムを使用する必要もない。

また、第1図(A)に示す半導体レーザにおいてはP型エピタキシャル成長層2の表面に形成する拡散的はN型拡散層3と4のみで済み、しか

特開昭63-237492(4)

も、この2つの拡散船3と4は同時に形成することができる。従って、第3図(A)に示す従来の半導体レーザに比較して製造工程数が少なくて済む。 しかして、製造コストの低級を図ることができるという利点もある。

€Ê

第2図は本発明半導体レーザの第2の実施例を 示す断面図である。この半導体レーザはレーザダ イオードしDとして基板がP型のものを用いたも のであり、エピタキシャル成長圏2のレーザダイ オードLDがボンディングされる領域にはN型の 拡散圏が設けられておらず、代わりにP・型拡散 圏2 a が形成されている。但し、この拡散圏 2 a は必ずしも必要としない。

この半導体レーザはレーザダイオードLDの電 極限 1 2 は勿給半導体基板 1 側とは接続されず、 独立したアノード電極を成す。

本発明半導体レーザは第2図に示す機様でも実施することができる。

(H. 発明の効果)

源でレーザダイオードには頭方向電圧を、フォト ダイオードには逆方向電圧をそれぞれ印加することができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明半導体レーザの第1の実施例を示すもので、同図(A)は断面図、同図(B)は 回路図、第2図は本発明半導体レーザの第2の実 施例を示す断面図、第3図は従来例を示すもの で、同図(A)は断面図、同創(B)は回路図、 第4図及び第5図は発明が解決しようとする問題 点を説明するためのもので、第4図は従来モニ ター用フォトダイオードによる光検知に用いる を得なかった光検知回路の回路図、第5図フォト ダイオードの電圧・電流特性図である。

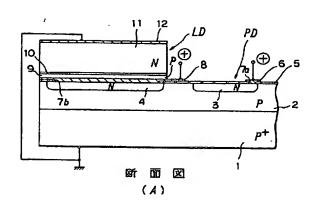
符号の説明

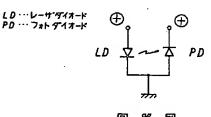
LD····レーザダイオード、

PD··・フォトダイオード。

以上に述べたように、本発明半導体レーザは、 レーザグイオードと該レーザダイオードの出力光 を検出するモニター用フォトダイオードとを備 え、上記レーザダイオード及びモニター用フォト ダイオードのうちの一方のアノードと他方のカ ソードとが互いに接続されて一つの端子とされ、 該端子と、上記レーザダイオードの反モニター用 フォトダイオード側の端子と、上記モニター用 フォトダイオードの反レーザダイオード側の端子 の3つの端子を備えたことを特徴とするものである。

従って、本発明半導体レーザによれば、レーザダイオードとモニター用フォトダイオードの違った極どうしが互いに接続されているので、レーザダイオードとモニター用フォトダイオードの接続点に電源の一方の低(例えば陰極)を接続し、レーザダイオードの反モニター用フォトダイオードの反レーザダイオード側の端子に電源の他方の極(例えば陽極)側の電位を与えることにより、単一電





第1の突旋例

第 1 図

特開昭63-237492 (5)

